

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第153回委員会議事録

1. 日 時： 平成17年7月22日（金） 13：00～13：20
2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麴町5-1）
3. 出席者： 42名（順不同）
委員長：小野木克明（名古屋大学）
委 員：大杉 健（ジャパンエナジー）、小西信彰（横河電機）、重政 隆（東芝）、鈴木 剛（東洋エンジニアリング）、高田晴夫（三菱化学）、黒田千秋（東京工業大学）、長谷部伸治（京都大学）、柘植義文（九州大学）、平尾雅彦（東京大学）、山下善之（東北大学）、橋爪 進（名古屋大学）、山本重彦（工学院大学）、栗本英和（名古屋大学）、湊野哲郎（東京工業大学）、吉田雅俊（東北大学）、村上佳広（関西大学）、矢野智之（名古屋大学）、島田行恭（産業安全研究所）、外輪健一郎（徳島大学）、加納 学（京都大学）、ホサム ガッパール（岡山大学）、北島禎二（東京農工大学）、濱口孝司（名古屋工業大学）、野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学）、殿村 修（京都大学）、栗原久光（出光興産）、喰田秀樹（代理：樋口文孝、出光興産）、宮川基彦（インベンシス システムズ）、山崎克彦（カネカ）、薄 豊文（代理：白川義之、ジャパンエナジー）、古木恒樹（代理：丸山 亨、新日本石油化学）、響 義則（住友化学）、馬場一嘉（ダイセル化学工業）、西 洋一（代理：池田 航、東洋エンジニアリング）、春成 孝（日産化学工業）、西野由高（代理：田口孝史、日立製作所）、藤田宗宏（三井化学）、一津屋茂（三井化学）、小尾秀志（森永乳業）、崎田智博（代理：堤 廉、横河情報システムズ）、坂本英幸（横河電機）

4. 委員会

- 1) 本委員会内規（資料#1）について説明があり、了承された。
- 2) 平成18年度科学研究費補助金（学術創成研究費）について説明があり、「化学物質に関わるリスク削減を目的としたプロセス基盤技術の構築」（代表候補者：平尾雅彦）を本委員会として推薦することの説明があった。
- 3) 第1回研究会（5月13～14日）のグループディスカッションのまとめについて紹介があった。（資料#2）
- 4) 第1回研究会（5月13～14日）のアンケート結果について紹介があった。（資料#3）
- 5) 次回以降の研究会の案内があった。
第3回研究会 平成17年10月7日（金） 名古屋（名古屋国際会議場）
「CFDとプロセスシミュレーション」
第4回研究会 平成17年12月9日（金） 東京（弘済会館）
「モデリング」（仮題）
第5回研究会 平成18年2月3日（金） 東京（弘済会館）
- 6) 情報連携マネジメントとPSEに関する調査企画について栗本委員から報告があった。
7月27日にダイセル化学工業株式会社へ工場見学予定

配布資料：

- #1: 産学協力研究委員会プロセスシステム工学第143委員会運営内規
- #2: 平成17年度第1回研究会グループディスカッションのまとめ
- #3: 平成17年度第1回研究会のアンケート結果